ISSN 1001-4322

强激光与粒子束 2006年 第03期:

CN51-1311/04

脉冲功率技术

超细钨丝的电解腐蚀制备及其性能表征

刘德斌 邱龙会 付志兵

(中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900)

摘要:直径小于7 μm的超细钨丝是制备Z-pinch丝阵负载的主要原料,为了满足Z-pinch物理实验需要,利用电解腐蚀法原理,制备出了直径最小为3.0 μm的超细钨丝。研究了电解液温度、电解液质量分数、电解电压和收丝速度等工艺条件对钨丝的影响,并用扫描电镜、原子力显微镜和万能测力计测试了所制备钨丝的直径、形貌及抗拉强度。实验表明,电解电压和收丝速度是影响钨丝腐蚀速度的主要因素,所制备的钨丝表面光滑,均方根粗糙度为2.42 nm,直径为3.5 μm的钨丝其抗拉强度为2.32 g。利用这种方法所制备的超细钨丝已用作Z-pinch丝阵负载的靶材料,取得了很好的物理实验结果,X光能量已达到36.58 kJ。

关键词: <u>电解腐蚀法</u> <u>电解电压</u> 超细钨丝 Z-pinch丝阵负载

通信作者: liudebincn2000@yahoo.com.cn

相关文章(电解腐蚀法):

超细钨丝的电解腐蚀制备及其性能表征

[PDF全文]

[HTML摘要]

发表评论

查看评论